

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه فیزیک

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک گرایش اتمی مولکولی

ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک نانومتری GaN مورد استفاده در دیودهای

نورافشان

استادان راهنما:

دکتر حمیدرضا فلاح

دکتر مرتضی حاجی محمودزاده

پژوهشگر:

روح اله نعمتی

مهر ۱۳۹۰

کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوری های ناشی از تحقیق
موضوع این پایان نامه متعلق به دانشگاه
اصفهان است.



دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم

گروه فیزیک

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک گرایش اتمی مولکولی آقای

روح ا... نعمتی

تحت عنوان

ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک نانومتری GaN مورد استفاده در دیودهای

نورافشان

در تاریخ توسط هیأت داوران زیر بررسی و با درجه به تصویب نهایی رسید.

۱- استاد/استادان راهنمای پایان نامه دکتر حمیدرضا فلاح با مرتبه ی علمی دانشیار امضا

۲- استاد/استادان مشاور پایان نامه دکتر مرتضی حاجی محمود زاده با مرتبه ی علمی استادیار امضا

۳- استاد/استادان داور داخل گروه دکتر مجتبی مستجاب الدعواتی با مرتبه ی علمی استادیار امضا

۴- استاد/استادان داور خارج از گروه دکتر محمدحسن یوسفی با مرتبه ی علمی دانشیار امضا

امضای مدیر گروه

قالصانه ترين عمد و سپاس

برای خدای بزرگ و مهربانم که وجودش را در لفظه لفظه زندگی ام اساس می کنم.

صمیمانه ترین قدردانی ها

از خانواده ام بویژه پدر و مادر ام که همیشه و همه جا حامی من هستند.

متواضعانه ترین تشکر ها

از استادان گرامی ام جناب آقایان دکتر خلاح و حاجی محمود زاده که در تمامی مراحل بنده را راهنمایی کردند.

چکیده:

اپتیک لایه های نازک با انتشار امواج نوری در سیستم های تک لایه و چند لایه نازک سروکار دارد. با فرض انتشار موجی نور، و به کمک نظریه انتشار امواج می توان توصیف کلی از رفتار نور در مجموعه های لایه های نازک به دست آورد. ساده ترین سیستم لایه نازک سیستمی متشکل از یک لایه نازک روی یک بستره مشخص می باشد. در این پژوهش با انتخاب بستره مناسب، خواص ساختاری و فیزیکی بهینه که مورد استفاده برای دیود های نور افشان می باشد، بررسی شدند. منحنی جذب و عبور و هم چنین نمودار نوار انرژی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که این مواد شرایط لازم برای استفاده در دیود های نور افشان را دارند. با توجه به کاربرد روزافزون لایه های نازک در بسیاری از صنایع از جمله صنایع اپتیکی، الکترواپتیکی و دیود های نور افشان در این پایان نامه به بررسی عوامل مؤثر بر ویژگی های ساختاری، الکتریکی و اپتیکی این لایه ها که به روش تبخیر حرارتی لایه نشانی شده اند پرداخته شده است. سپس با استفاده از شرایط بهینه دیود های نیتريدی ساخته شده اند و نمودار های **I-V** آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با اعمال ولتاژ به دیود های نیتريدی ساخته شده، شاهد نور دهی آنها شده ایم.

واژه های کلیدی: لایه های نازک اپتیکی، ویژگی های اپتیکی، چشمه حرارتی، دیود های نور افشان

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول: مقدمه	
۱-۱ دیودهای نورافشان، منابع نور آینده	۱
۲-۱ پیشرفت‌های اساسی در گسترش چشمه‌های نوری	۲
۳-۱ دیودهای نورافشان یا LED	۳
۱-۳-۱ استفاده از دیودهای نورافشان سفید برای تأمین روشنایی	۶
۴-۱ کاربردهای دیگر LED	۹
فصل دوم: نیم رساناها	
۱-۲ نیم رسانا	۱۳
۲-۲ نیمرسانای با گاف انرژی مستقیم و غیرمستقیم	۱۴
۳-۲ چگالی الکترون و حفره در نیم رساناها	۱۵
۴-۲ تراز فرمی	۱۸
۵-۲ نیم رسانای تحت تابش	۲۰
۱-۵-۲ پیوند p-n	۲۵
۶-۲ اکسایتون	۲۵
فصل سوم: ساز و کار انتشار نورو ساختار دیودهای نور افشان	
۱-۳ ساختار دیودهای نور افشان	۲۷
۱-۱-۳ پیوند همگن p-n	۲۷
۲-۱-۳ پیوند ناهمگن p-n	۲۸
۲-۳ اساس فیزیکی دیودهای گسیلنده نوری	۲۹
۳-۳ پیوندگاه p-n	۳۰
۴-۳ بایاس مستقیم و بایاس معکوس	۳۱

۳۳	۵-۳ باز ترکیب تابشی
۳۷	۶-۳ تزریق حامل های اقلیت و کارائی تزریق
۳۷	۷-۳ کارایی کوانتومی داخلی
۳۸	۸-۳ کارایی کوانتومی خارجی
۴۱	۹-۳ استخراج نور از LED ها
۴۲	۱-۹-۳ اصول استخراج نور
۴۳	۲-۹-۳ بازتابنده های براگ توزیع شده
۴۴	۳-۹-۳ کاهش جذب و بازگردانی فوتون
۴۵	۱۰-۳ دیودهای بر پایه ی نیتريد
۴۶	۱-۱۰-۳ خواص دیودهای نیتريدی
۵۱	۲-۱۰-۳ خواص نیمرساناهای نیتريدی و مشکلات آن ها
۵۳	۳-۱۰-۳ آرایش نیمرسانا
۵۳	۴-۱۰-۳ رسانایی گرمایی
۵۳	۱۱-۳ بستره ها برای برآرایی گالیم نیتريد
۵۴	۱-۱۱-۳ خصوصیات بستره های مورد استفاده در برآرایی GaN
۵۵	۲-۱۱-۳ سفایر Sapphire
۵۶	۳-۱۱-۳ کربید سیلیکون SiC
۵۷	۴-۱۱-۳ سیلیکون Si
۵۷	۵-۱۱-۳ گالیم آرسناید GaAs
۵۸	۶-۱۱-۳ گالات لیتیم LiGaO ₂
۵۹	۷-۱۱-۳ نیتريد آلومینیوم AlN
۵۹	۸-۱۱-۳ اکسید روی ZnO
۵۹	۹-۱۱-۳ گالیم نیتريد GaN

۱۲-۳	بررسی اهمیت لایه‌های بافر در دیودهای نورافشان نیتريدی.....	۵۹
۱-۱۲-۳	استفاده از ماسک یا لایه‌ی درونی.....	۶۰
۲-۱۲-۳	لایه بافر AlN.....	۶۰
۳-۱۲-۳	لایه بافر GaN.....	۶۲
۴-۱۲-۳	لایه‌ی بافر SiC.....	۶۲
۵-۱۲-۳	لایه‌ی بافر AlN.....	۶۲
۶-۱۲-۳	لایه‌ی بافر SiN.....	۶۲
۱۳-۳	بررسی خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی GaN.....	۶۲
۱-۱۳-۳	خواص ساختاری GaN.....	۶۲
۲-۱۳-۳	خواص الکتریکی GaN.....	۶۴
۳-۱۳-۳	تاثیر نور بر ویژگی های الکتریکی پوشش نیمرسانا.....	۶۴
۴-۱۳-۳	خواص اپتیکی GaN.....	۶۵

فصل چهارم : کارهای انجام شده و نتایج

۱-۴	مقدمه.....	۶۶
۲-۴	روشهای تولید لایه نازک.....	۶۶
۱-۲-۴	انباشت به روش تبخیر فیزیکی.....	۶۷
۱-۱-۲-۴	انباشت به روش کندوپاش.....	۶۸
۲-۱-۲-۴	روش تبخیر حرارتی در خلاء.....	۶۹
۲-۲-۴	اندازه‌گیری ضخامت لایه.....	۶۹
۱-۲-۲-۴	روش نوسانگر بلور کوارتز.....	۷۰
۳-۴	بازپخت.....	۷۲
۴-۴	اندازه‌گیری نمودار ولتاژ - جریان.....	۷۲

۵-۴ روش به کار گرفته شده برای ساخت لایه	۷۲
۱-۵-۴ انتخاب بستره ها	۷۳
۲-۵-۴ انباشت لایه	۷۳
۳-۵-۴ لایه نشانی بر روی بستره های مختلف	۷۴
۴-۴ عوامل موثر در ظرفیت الکتریکی، اپتیکی و ساختاری GaN مورد استفاده در دیودهای نورافشان	۷۵
۱-۴-۴ تاثیر آهنگ انباشت	۷۵
۱-۱-۴-۴ ویژگی های الکتریکی	۷۵
۲-۱-۴-۴ ویژگی های اپتیکی	۷۶
۲-۴-۴ اثر دمای بستره	۷۹
۳-۴-۴ اثر گرمادهی بعد از انباشت لایه	۸۱
۴-۴-۴ ویژگی های اپتیکی	۸۲
۵-۴ مراحل ساخت دیود نورافشان	۸۳
۱-۵-۴ سونش	۸۳
۲-۵-۴ آماده سازی زیر لایه	۸۳
۳-۵-۴ لایه نشانی ماده مورد نظر	۸۴
۶-۴ بررسی نمودار های I-V دیود های ساخته شده	۸۴
۱-۶-۴ اثر دمای انباشت روی مشخصه I-V	۸۵
۲-۶-۴ اثر ضخامت روی مشخصه I-V	۸۷
۷-۴ نتیجه گیری	۸۹
۸-۴ پیشنهادها	۹۰
منابع و مآخذ	۹۱

فهرست شکل ها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۱ : اولین دیود نورگسیل سفید بر پایه‌ی گالیم نیتريد ساخته شده توسط ناکامورا در شرکت نیچی . ۴	
شکل ۱-۲ : پیشرفت دیودهای نورافشان از سال ۱۹۶۱ تا ۲۰ ۷	
شکل ۱-۳ : ضریب درخشانی چشم بر حسب طول موج نور..... ۸	
شکل ۱-۴ : مقایسه طیف تابشی خورشید با منابع نوری دیگر ۹	
شکل ۱-۲ : نوارهای رسانش و ظرفیت در نیمه‌رسانا..... ۱۴	
شکل ۲-۲ : نیمه‌رساناهای مستقیم و غیر مستقیم ۱۵	
شکل ۲-۳ : تراز فرمی در نیمه‌رسانای نوع n ۱۹	
شکل ۲-۴ : تراز فرمی در نیمه‌رسانای نوع p ۱۹	
شکل ۲-۵ : پیوند بین دو نیم رسانای نوع p و نوع n..... ۲۲	
شکل ۲-۶ : موقعیت نوارهای انرژی نیم رساناهای (الف) نوع p ،(ب) نوع n قبل از پیوند و (ج) بعد از پیوند.. ۲۳	
شکل ۲-۷ : تغییرات (الف) نوارهای انرژی، (ب) میدان الکتریکی داخلی و (ج) چگالی بار در یک پیوند p-n نسبت به مکان ۲۴	
شکل ۳-۱ : باز ترکیب تابشی تحت بایاس مستقیم پیوند p-n..... ۲۹	
شکل ۳-۲ الف : نیمه‌رساناهای که بطور یکنواخت با نوع n و نوع p آرایش یافته اند. قبل از تشکیل پیوندگاه. (ب) میدان الکتریکی در ناحیه تهی و نمودار نوار انرژی پیوندگاه p-n در تعادل گرمایی ۳۰	
شکل ۳-۳ (a) پیوندگاه p-n در حالت بایاس صفر. (b) پیوندگاه p-n در بایاس مستقیم..... ۳۱	
شکل ۳-۴ : مسیر فرآیند باز ترکیب تابشی و غیر تابشی..... ۳۳	
شکل ۳-۵ : سه مسیر ممکن برای باز ترکیب..... ۳۷	
شکل ۳-۶ : بازتاب داخلی و زاویه بحرانی در یک LED..... ۳۹	
شکل ۳-۷ : طرحواره ای از مخروط فرار در یک LED معمولی که درون پوشش اپوکسی قرار دارد ۴۲	
شکل ۳-۸ : طراحی برای LED با مخروط فرار ۴۳	
شکل ۳-۹ : طرح شماتیک DBR LED..... ۴۴	

- شکل ۳-۱۰: دیودها در سال های مختلف ۴۶
- شکل ۳-۱۱: ساختار هگزاگونال GaN ۴۷
- شکل ۳-۱۲: گاف های انرژی پیشنهادی برای آلیاژ نیم رساناهای نیتريدی ورتزایت ۴۸
- شکل ۳-۱۳: نمودار شدت خروجی بر حسب جریان مستقیم ورودی برای دیودها غیر نیتريدی و نیتريدی ۴۹
- شکل ۳-۱۴: نمودار محل پیک نشری بر حسب جریان مستقیم برای دیودهای نیتريدی و غیر نیتريدی ۵۰
- شکل ۳-۱۵: ساختارهای متداول نیم رساناهای نیتريدی ۵۲
- شکل ۳-۱۶: بررسی گاف انرژی بر حسب دما برای GaN ۵۲
- شکل ۳-۱۷: نمایی از سفایر: (الف) یاخته واحد لوزی پهلو در جهت [۰۰۱]، (ب) یاخته واحد شش گوشه در جهت [۰۰۱] ۵۵
- شکل ۳-۱۸: تصویر گرفته شده با میکروسکوپ SEM از سطح GaN انباشت شده بر روی سفایر بدون لایه بافر (a). همان سطح بدون لایه بافر (b) ۶۱
- شکل ۳-۱۹: پهنای پیک XRD به صورت تابعی از ضخامت لایه ۶۱
- شکل ۳-۲۰: اندازه گیری تحرک پذیری حامل ها در لایه ی GaN به صورت تابعی از ضخامت لایه ی بافر GaN ۶۱
- شکل ۳-۲۶: نمایی از ساختار ورتسایت GaN در جهت های مختلف: (الف) [۰۰۱]؛ (ب) [۱۱۲۰]؛ (ج) [۱۰۱۰] ۶۳
- شکل ۳-۲۷: نمایی از ساختار زینک-بلند در جهت های مختلف: (الف) [۱۰۰]؛ (ب) [۱۱۰]؛ (ج) [۱۱۱] ۷۴
- شکل ۴-۱: بیناب پراش پرتو ایکس گرفته شده از پودر گالیم نیتريد ۷۴
- شکل ۴-۲: نمودار XRD بر حسب 2θ گالیم نیتريد انباشت شده روی ITO در دماهای (۱-۴۰۰، ۲-۵۰۰، ۳-۶۰۰ درجه سانتی گراد) ۷۵
- شکل ۴-۳: نمودار تغییرات عبور بر حسب طول موج با آهنگ انباشت متفاوت ۷۷
- شکل ۴-۴: نمودار تغییرات جذب بر حسب طول موج با آهنگ انباشت متفاوت ۷۸
- شکل ۴-۵: نمودار تغییرات $(\alpha hu)^2$ بر حسب hu ۷۹

- شکل ۴-۶: نمودار تغییرات عبور بر حسب طول موج با اثر دمای بستره متفاوت ۸۰
- شکل ۴-۷: نمودار تغییرات جذب بر حسب طول موج با اثر دمای بستره متفاوت ۸۱
- شکل ۴-۸: نمودار تغییرات تراگسیل بر حسب طول موج در بازپخت های متفاوت ۸۲
- شکل ۴-۹: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی بدون دمای انباشت ۸۴
- شکل ۴-۱۰: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی دمای انباشت در دمای (قرمز ۱۰۰ و آبی ۱۵۰ درجه سانتی گراد) ۸۵
- شکل ۴-۱۱: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی با در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد ۸۶
- شکل ۴-۱۲: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی گرم در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد ۸۶
- شکل ۴-۱۳: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی گرم در ضخامت ۳۲۰ نانومتر ۸۷
- شکل ۴-۱۴: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی گرم در ضخامت ۲۲۰ نانومتر ۸۸
- شکل ۴-۱۵: نمودار ولتاژ - چگالی جریان با لایه نشانی گرم در ضخامت ۱۲۰ نانومتر ۸۸

فهرست جدول

صفحه

عنوان

جدول ۱-۳: مواد تجاری با بهره بالا که در ساخت LED ها به کار برده می شوند. ۴۰

فصل اول

مقدمه

۱- ۱ دیوهای نورافشان، منابع نور آینده

منابع نور موادی هستند که به صورت گاز، مایع و جامد بوده و از خود تابش های الکترومغناطیسی گسیل نمایند. این منابع در مواردی محدوددهی وسیعی از طول موج های مرئی و غیر مرئی را به طور کامل و پیوسته تابش می کنند و در مواردی نیز انتشار این امواج انتخابی است، بدین معنی که این منابع با وجودی که موج های بیشماری را تامین می کنند اما کلیه طول موج های الکترو مغناطیسی را به طور پیوسته تابش نمی کنند. از طریق چشم و مستقیماً امکان تشخیص بین دو نوع تابش های فوق وجود ندارد. پس از یک قرن که از معرفی چشمه های نوری الکتریکی می گذرد، دو چشمه نوری رایج که تا به امروز بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند، (چشمه های نوری التهابی و چشمه های نوری فلورسانسی)، نتوانسته اند بازده توان الکتریکی بالاتر از ۲۵٪ بدست بیاورند. بر این اساس، انرژی زیادی تلف می شود و به تبع هزینه فراوانی برای دولت ها به همراه می آورد. لذا نیاز به یک چشمه نوری پربازده و جدید احساس می شود. در سال ۱۹۰۹ میلادی، زمانی که لامپ نوری التهابی تنگستنی برای اولین بار به طور تجاری معرفی شد، این لامپ، تنها بازدهی برابر با 10lm/w داشت. سی سال طول کشید تا اولین لامپ نوری با فیلمان کربنی ادیسون در سال ۱۸۷۹ میلادی به این سطح از بازده برای لامپ التهابی تنگستنی برسد. به مدت یک قرن لامپ نوری التهابی یکی از چشمه-

های نوری اصلی به شمار می‌آید. امروزه بازده لامپ‌های نوری التهابی حدود 20 lm/w است که این بازده دو برابر بازده‌ای است که صد سال پیش بدست آمده است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که پیشرفت اندکی در کل این قرن در مورد این لامپ‌ها صورت گرفته است.

برای چشمه‌های گسیلنده دیودی نیز به طور تصادفی حدود سی سال به طول انجامید تا این چشمه‌ها از زمان تولید اولین دیود گسیلنده نوری در سال ۱۹۶۰ میلادی به درخششی برابر با 10 lm/w برسند. با این حال دستیابی به چشمه‌های گسیلنده نوری دیودی آبی و سفید درخشش بالا بر پایه‌ی نیم‌رسانای گالیم نیتريد توسط دانشمندان در سال ۱۹۹۵ میلادی، فصل جدیدی در تاریخ توسعه چشمه‌های نوری بنا گذاشت. به دنبال این پیشرفت‌ها، علاقه و تلاش به تحقیقات در این زمینه و تجاری‌سازی این فن‌آوری بسیار گسترش یافته است. امروزه بازده یک LED حدود 200 lm/w در آزمایشگاه بدست آمده است که این تقریباً ۲۰ برابر بازده اولیه برای LED هاست. در این سطح از بازده، ما می‌توانیم با اطمینان بیان کنیم که دو چالش مطرح شده برای چشمه‌های نوری حل شده است و انتظار داریم چشمه‌های نوری LED با بازده بالا در سرتاسر این جهان تولید نور کنند [۱].

۱-۲ پیشرفت‌های اساسی در گسترش چشمه‌های نوری

لامپ نوری التهابی توسط توماس ادیسون در پایان قرن نوزدهم کشف شد. این اولین باری بود که روشنایی الکتریکی در تاریخ زندگی انسان معرفی شد. چشمه‌های نوری همدوس بویژه لیزرهای نیمه رسانا پس از میانه قرن بیستم اختراع شد. این اولین باری بود که یک چشمه‌ی نوری با خواص همدوس گسترش یافته بود.

دیودهای گسیلنده نوری گالیم نیتريدی سبز-آبی با درخشش بالا در پایان قرن بیستم گسترش یافت و به دنبال آن چشمه‌های نوری حالت جامد سفید بر پایه نیم‌رساناها با درخشش بالا تولید شد. این اولین باری بود که یک گستره جدیدی از چشمه‌های نوری با بازده بالا ارائه شد.

تمام این عوامل منجر به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در صنایع مختلف نظیر الکترونیک، اپتو الکترونیک و علوم مواد شد و در واقع نوع زندگی، کار و ارتباطات انسانی را تغییر داد. برای مثال اختراع لامپ‌های نوری التهابی نه تنها جهان را برای اولین بار در تاریخ زندگی انسان روشن کرد، بلکه همچنین بازار عمده‌ای برای فن‌آوری الکتریسیته بوجود آورد [۲].

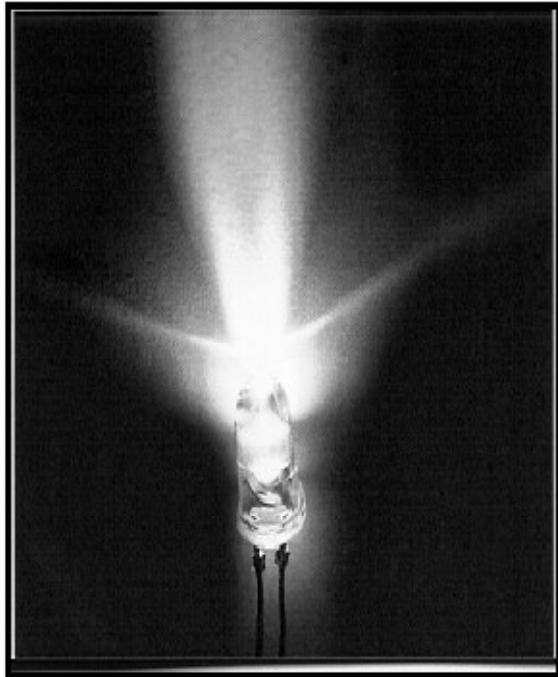
اختراع لیزرها بخصوص لیزرهای نیمه رسانا نکته کلیدی مورد استفاده در ارتباطات نوری فیبری مدرن می‌باشند، سیستم‌های اپتوالکترونیکی دیجیتال نظیر CD، DVD و پرینترهای لیزری نیز مدیون چنین فناوری می‌باشد. گسترش در چنین فناوری‌هایی ما را با اینترنت آشنا کرد و اساساً صنعت الکترونیک، زندگی انسانی را تحت شعاع خود قرار داد.

اختراع دیودهای گسیلنده نور سفید با درخشش بالا که هنوز نیز در مرحله پیشرفت می‌باشند، امروزه در صفحه نمایشگرهای LCD، چشمه‌های نوری برای اتومبیل‌ها و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این چشمه‌های نوری پربازده برای ذخیره‌سازی مقدار زیادی از انرژی، کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و خلاصه فراهم‌سازی محیطی تمیزتر، ارائه شده‌اند. علاوه بر این یک چنین چشمه نوری امکان فراهم سازی نور برای تمام جمعیت انسانی که در تاریک‌ترین مکان‌ها زندگی می‌کنند را ایجاد می‌کند [۳].

۱-۳ دیودهای نورافشان یا LED

LED مخفف واژه‌ی Light Emitted Diode به معنای دیود نورافشان است. موقعی که LEDها در اواخر دهه شصت میلادی اختراع شدند، توان خروجی آنها آنقدر پایین بود که از آنها تنها به عنوان لامپهای آشکار ساز در صفحات نمایشگر استفاده می‌شد. بعد از تقریباً سی سال از اختراع LED اولیه، یعنی اواسط دهه نود، بازده بیشتر وسایل LED هنوز خیلی پایین بود. برای مثال LED گالیم فسفاید در طول موج 555nm دارای بازده کوانتومی خارجی ۰/۰۷٪ بود و LED کریید سیلیسیوم در طول موج 470nm حدود ۰/۰۲٪ بود. به دلیل فقدان توان و بازده بالا، کاربرد اساسی برای LEDها کماکان مربوط به نور آشکار ساز در صفحات نمایشگر می‌شد. همچنین فقدان یک LED توان بالا در رنگ آبی و سبز، استفاده آن را در کاربردهای تمام رنگی از بین می‌برد [۴].

در سال ۱۹۹۳ موقعی که اولین LED گالیم نیتریدی آبی با درخشش بالا توسط شرکت نیچیا تجاری سازی شد، دو سال بعد اولین LED گالیم نیتریدی سبز با درخشش بالا نیز ساخته شد. در سال‌های بعد نیچیا توانست LED نور سفید با درخشش بالا را با تلفیق LED نور آبی با فسفر زرد توسعه دهد. از آن زمان به بعد تحقیقات در زمینه گسترش این گونه LEDها گسترش یافت و اساساً نگرش به صنعت روشنایی تغییر کرد.



شکل ۱-۱: اولین دیود نورگسیل سفید بر پایه‌ی گالیم نیتريد ساخته شده توسط ناکامورا در شرکت نیچیا [۵].

از آن زمان به بعد کاربرد LED های گالیم نیتريدی در تمام عرصه های صنعت به سرعت افزایش یافت. امروزه LED های توان بالا را به عنوان نور پس زمینه LCD ها، تلفن های همراه و همچنین چشمه های نوری سفیدمی توان مورد استفاده قرار داد. هدف دانشمندان دستیابی به چشمه های نوری دیودی با بازده 200 lm/w می باشد [۵].

در سال ۱۹۹۵ بخش انرژی ایالات متحده، کارگاهی تحت عنوان فناوری روشنایی های پیشرفته در ایالت واشینگتن برگزار کرد که در این کارگاه شرکت های عمده صنعت روشنایی نظیر GE, Philips, Osram شرکت کردند. هدف از برگزاری این کارگاه شناخت کامل موارد تحقیقاتی و توسعه ای در علم روشنایی برای تولید چشمه های نوری تجاری با بازده بالا بود. در آن زمان مشخص شد که روشنایی ها حدود ۲۰ درصد انرژی الکتریکی تولید شده در آمریکا را مصرف می کنند و بازده چشمه های نوری در آن موقع حدود ۲۵-۵ درصد بود. بعد از بحث و بررسی که میان هشتاد شرکت کننده که از مراکز صنعتی و دانشگاهی سراسر جهان در این کارگاه شرکت کرده بودند، مشخص شد که علی رغم تلاشهای تحقیقاتی وسیع در سه نوع چشمه نوری مهم التھابی، فلورسانسی و هالوژنی، پیشرفت قابل ملاحظه و عمده ای در سی سال گذشته رخ نداده است. در آن زمان مشخص شد که تنها منبع تولید نور که می تواند

جایگزین چشمه های نوری فعلی با بازده بالا شود، چشمه های نوری نیم رسانایی است. در آن کارگاه پیش بینی شد که روشنایی های LED تا سال ۲۰۰۰ به بازدهی حدود ۱۰ lm/w برسند و تا سال ۲۰۰۵ به بازدهی بیش از ۱۰۰ lm/w و طول عمری بیش از صد هزار ساعت رسیده باشند [۶].

در نوامبر سال ۱۹۹۶ شرکت HP و Philips با همکاری یکدیگر برنامه ای برای گسترش روشنایی های بر پایه LED بنا گذاشتند.

تقریباً در همان زمان کارهای مشابهی در کشور ژاپن نیز صورت گرفت. ناکامورا مقاله ای تحت عنوان "دیوهای گسیلنده سبز-آبی با ساختار چند تایی InGaN-AlGaN با درخشش بالا" ارائه دادند. نتایج تحقیقات سریعاً منجر به ساخت LED های نور آبی در شرکت نیچیا شد. پس از آن ناکامورا و همکارانش LED گالیم نیتريدی نور آبی با سفر YAG ترکیب کردند تا LED نور سفید با بازده ۱۰ lm/w تولید کنند. این موضوع به عنوان تولید جدیدی از LED درخشش بالا، سریعاً در صنعت روشنایی جلوه گر شد [۷].

دیوهای نورافشان در واقع جزء خانواده های دیوهای هستند که دیوهای نیز زیر گروه نیم رسانا به شمار می آیند. خاصیتی که LED ها را از سایر نیم رساناها متمایز می سازد این است که با گذر جریان از آنها مقداری انرژی به صورت نور از آنها ساطع می شود. این دیود با لامپ های گداختی، که در آنها نور بر اثر گرم کردن رشته ی لامپ تا دمای خیلی زیاد تولید می شود متفاوت است. LED، لامپ سردی است که انرژی الکتریکی را بدون مرحله ی واسطه ای تبدیل گرمایی، مستقیماً به انرژی نورانی تبدیل می کند. این سازوکار تابندگی، که الکترو لومینسانس نامیده می شود، دارای طول موج گسیلی در ناحیه ی مرئی یا فروسرخ است. LED ها در ولتاژها و جریان های کم، نوعاً به ترتیب ۱/۵ V و ۱۰ mA کار می کنند؛ ساخت این لامپ ها در اندازه های بسیار کوچک امکان پذیر است، به طوریکه می توان آنها را به عنوان چشمه های نقطه ای نور در نظر گرفت. این مشخصه ها، LED ها را برای نمایش های نوری جالب می سازند. علاوه بر این، طیف گسیلی LED ها نسبتاً باریک است، و آنها را می توان در حدود ۱۰ ns قطع و وصل کرد. از این خواص می توان در مخابرات استفاده کرد [۸].